Розклад занять кафедри конструювання технічної естетики і дизайну на І-ІІ чверть 2023-2024 навчального року

			Федорченко С.О.	Зіборов К.А.	Лаухін Д.В.	Ротт Н.О	Письменкова Т.О.	Мацюк І.М.	Федоскіна О.В.	Грищак В.З.	Довгаль Л.О.	Твердохліб О.М.	Вернер І.В.	Сазанівнівілі З.В.	Гарскавенко Д.В.	Клименко А.В.	Малісиско А.В.
Понеділок	1	8.00-9.20						чис ІІ НГгКГ 193-23-1 ФАБЗУ	І-ІІ Інж граф. 184-23-5		І-ІІ ІКТ 123 141-23-1,2 ЕТФ						
	2	9.35-10.55			І-ІІ Матеріалознав 1/100 131+132+23ек-1,2						чис 141-23-1 І-ІІ ІКТ 123 зн 141-23-2 ЕТФ	І-ІІ ІСМД 123 132-22ек-1,2					
	3	11.20-12.40							І-ІІ Інж та комп граф. 183+185+263-22- ІІІ чис		чис І-ІІ ІКТ. 183+185+263+161+015-23+22ек- ІІІ І-ІІ ІКТ 174+175-23- ЕТФ зн	чис І-ІІ ТММ 132-22ек-1,2,3	зн І-ІІ 3D МОП 132-21ек+20-2			І-ІІ Матеріалознав 1/100 131,132-23ек-1,2	
	4	12.55-14.15			І-ІІ ФВМДМ 1/129 132-22ек-1,2,3 132-22-1,3			І-ІІ КД 1/122 275-21-1	І-ІІ Інж та комп граф. 163-23-1 ММФ		І-ІІ Інж граф. 184-23-1,8,10	чис І-ІІ ТММ 131+131ек-22 зн І-ІІ ТММ 131+131ек-22		І-ІІ ІСТІ 132-23-1,2			
	5	14.30-15.50							І-ІІ Інж та комп граф. 183-23ек-2,3 ІІІ		І-ІІ Інж граф. 184-23-9	І-ІІ ТММ чис 132-22-3,5		чис І-ІІ ФВМДМ 1/129 зн 132-21ек-1			
	6	16.05-17.25												І-ІІ ІСТІ 131-23-1		І-ІІ ЕМТП 123 132-21-2	
	7	17.35-18.55														І-ІІ ЕМТП 123 зн 132-22ек-2+21-2	
	8	19.05-20.25															
Вівторок	1	8.00-9.20															
	2	9.35-10.55			І-ІІ ЗНТПНМ 132А-22-10,4	І-ІІ ЕФТМ 1/123 132-21ек-2 лек/лаб		І-ІІ Технічна біоніка 132-22-2,4 1/129				І-ІІ ІСПМД 122-3 чис 132-22ек-1,2			ІІ ТЗДІІ 1/122-3 зн 132-22ек-1,2		І-ІІ ІСТІ 131-23+132-23-1,2,3
	3	11.20-12.40			І-ІІ ЗНТПНМ 132А-22-10,4	І-ІІ Наноматеріали та нанотехнології 1/100 зн 132м-23-1,2		І-ІІ Технічна біоніка 132-22-2,4 1/129			І-ІІ Інж граф. 184-23-7,6				І-ІІ ТЗДІІ 1/122-3 132-22ек-1,2	І ТКМ 161-21-1	І-ІІ ІСТІ 131-23+132-23ек-1,2
	4	12.55-14.15			І-ІІ ЗНТПНМ зн 132А-22-10,4	І-ІІ Наноматеріали та нанотехнології 1/100 132м-23-1,2		ІІ НГгКГ 193-23-1 ФАБЗУ			І-ІІ Генеративний дизайн 132-22ек-2 лек/пр	І-щот., ІІ-знам. ДМ 131-21-1		І-ІІ ІСТІ 131+132-23ек-1,2,3		зн І ТКМ 161-21-1	
	5	14.30-15.50						І-ІІ Технічна біоніка 132-22-3,5 1/129			І-щотяжки, ІІ- знам. Генеративний дизайн 132-20-2			І-ІІ ІСТІ 132-23-3			
	6	16.05-17.25						І-ІІ Технічна біоніка зн 132-22-3,5 1/129					І-ІІ 3D МОП 132-21ек+20-2				
	7	17.35-18.55	І-ІІ КРІП 122-3,4 274-21-1								І-ІІ Генеративний дизайн чис 132-20-2						
	8	19.05-20.25	І-ІІ КРІП 122-3,4 131-21-1														
Середа	1	8.00-9.20		І-ІІ ТММ 100 131,132,133-22+22ек	І-ІІ ТВМВ 1/129 132-20+21ек-1,2				І-ІІ Інж та комп граф. 263-23-2+185-23-2 ІІІ			чис І- ІІ ДМ 133-21-1	І-ІІ КТП 1/100 275-23-1				
	2	9.35-10.55				ІІ English advanced proficiency 1/120 132-20+21ек-2 зн		І-ІІ Інж граф. 184-22ек-9	І-ІІ Інж та комп граф. 263-23-1+263-23ек-1 ІІІ				І-ІІ КТП 1/100 275-23-1,2	чис І-ІІ ТВМВ 132-20+21ек-1,2			
	3	11.20-12.40		чис І-ІІ ТММ 129 133-22+22ек-1		ІІ English advanced proficiency 1/120 132-20+21ек-2		І-ІІ Інж граф. 184-23ек-3					І-ІІ КТП 1/100 275-23-2		чис ІІ ТЗДІІ 1/122-3 132-21-2	І-ІІ ЕМТП 123 132-22ек-2	
	4	12.55-14.15				І-ІІ Продакт дизайн 1/129 132м-23-2			І-ІІ Інж граф. 184-23-3,4						І-ІІ ТЗДІІ 1/122-3 132-21-2	І ТКМ 161-21-1 пр	
	5	14.30-15.50			І-ІІ МДМОВ 1/129 132А-23-5,10	І-ІІ Продакт дизайн 1/129 132м-23-2			І-ІІ Інж та комп граф. 183-23-1,2+183-23ек-1			І-ІІ ІСПМД 132-22ек-1,2+132-21-2,3					
	6	16.05-17.25	І-ІІ ТЗДІІ 1/122-4 132-21+22ек-2						чис І-ІІ ОДСЯСС 132м-23-1,2 І-ІІ Інж та комп граф. 183-23-1,2+183-23ек-1 зн								
	7	17.35-18.55															
	8	19.05-20.25															
Четвер	1	8.00-9.20									І-ІІ ІКТ 1/123 174+175-23- ЕТФ	І-щот., ІІ-знам. ДМ 132-21-1					
	2	9.35-10.55		І-ІІ ОДСЯСС 100 132м-23-1,2							чис І-ІІ ІС 184-23-2,6,7+22ек-1,2,4 ІІІ зн І-ІІ ІКТ 174-23-1 ЕТФ		І-ІІ СМД 132-22-2,.4				
	3	11.20-12.40	І-ІІ ІКТ 141-23-7	І-щотяжки. ІІ- знаменник, ДМ 1/100 131+132+133-21				І-ІІ Інж граф. 184-23ек-8+7		І-ІІ МОВМТП 132м-23-1,2	І-ІІ Інж граф. 184-23ек-1,2,4+23-2		І-ІІ СМД 275-22-1,2 +132-22-2,4				
	4	12.55-14.15	І-ІІ ІКТ зн 141-23-7					І-ІІ Інж та комп граф. 122-6,7 184-23ек-3,7,8,9 ІІІ		І-ІІ МОВМТП 132м-23-1,2	І-ІІ Проедевтика 1/123 132-22-2,4 лек/пр	І-ІІ ІСПМД 122-7 132-21-2	І-ІІ СМД 275-22-1,2				
	5	14.30-15.50						ІІ НГгКГ 193-23-1 ФАБЗУ				чис І-ІІ ДМ 133-21-1 І-ІІ ІСПМД 132-21-2 зн	І-ІІ ПВР 122-3 132м-23-1,2 чис/зн				
	6	16.05-17.25										І-щот., ІІ-знам. ДМ 132-21-2					
	7	17.35-18.55					І-ІІ КД 1/100 133-21-1										
	8	19.05-20.25					І-ІІ КД 1/100 275+133-22ек-1										
П'ятниця	1	8.00-9.20				І-ІІ СМЗМ 1/123 чис 132-20-2,4			І-ІІ Інж та комп граф. 185-23-1+015-23-1+161 ІІІ								
	2	9.35-10.55	І-ІІ КРІП 122-3,4 131-22ек-1		І-ІІ ІМДСВМ 132А-22-4,10	І-ІІ СМЗМ 1/129 132-20-2,4	І-ІІ Копірайтинг 1/100 132-21ек-1,2,3	І-ІІ КД 1/100 132-21-2,3	І-ІІ Інж та комп граф. 183-23ек-2,3 ІІІ		зн І-ІІ Інж. граф. 184-23-3,4,5 ІІІ						
	3	11.20-12.40	І-ІІ КРІП 1/100 132-22ек-1,2,3+ зн 132-21-2,3/дизайн. 1/100	І-ІІ Пром. чис 132-21ек+20	І-ІІ ІМДСВМ 132А-22-4,10	ІІ ІМДСВМ 132А-22-4,10	чис І-ІІ Копірайтинг 1/100 зн І-ІІ КД 1/100		чис 183-23 ІІІ Інж. Інж та комп граф. зн 183-23ек-2 ІІІ			І-ІІ Копірайтинг 274-20-1					
	4	12.55-14.15	І-ІІ КРІП 1/100 274-21ек-1+131-21 зн +131-22ек		І- ІМДСВМ зн 132А-22-4,10	ІІ ІМДСВМ зн 132А-22-4,10	чис І-ІІ Копірайтинг 1/100 зн І-ІІ КД 1/100	І-ІІ КД 1/100 132-22ек-1,2,3	І-ІІ Інж граф. 183-23-3 ІІІ		зн І-ІІ Інж. граф. 184-23-1,8,9,10 ІІІ	І-ІІ Пром. дизайн 129 132-20ек-2					
	5	14.30-15.50	І-ІІ КРІП 122-3,4 132-22ек-1,2,3				І-ІІ Копірайтинг 1/100 132-20-2,4 +131-20-1					І-ІІ Копірайтинг 275-20-2					
	6	16.05-17.25	І-ІІ КРІП 122-3,4 132-21-2,3									І-ІІ Копірайтинг 275-21ек-1+275-20-1					
	7	17.35-18.55															
	8	19.05-20.25															